MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE AND PROTECTOR USED THEREFOR

Publication number: JP2028924
Publication date: 1990-01-31

Inventor: TOMINAGA YUKIHIRO; SUZUKI FUMIO; AOKI

HIROSHI

Applicant: OKI ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- international: H01L21/304; H01L21/321; H01L21/78; H01L21/02;

H01L21/70; (IPC1-7): H01L21/304; H01L21/321;

H01L21/78; H01L21/92

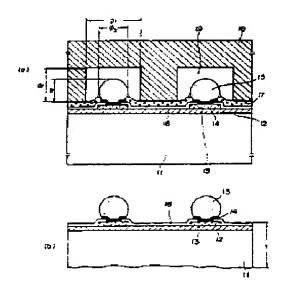
- european:

Application number: JP19880178225 19880719 Priority number(s): JP19880178225 19880719

Report a data error here

Abstract of JP2028924

PURPOSE:To prevent a semiconductor substrate from cracking by holding a bump electrode in the recess of a flat plate, and polishing the rear of the substrate in a state that the plate adheres to the front face of the substrate. CONSTITUTION: When the rear face of a semiconductor substrate 11 is polished, a transparent glass plate 18 adheres to the front face of the substrate 11 beforehand. In this case, wax 17 containing a solder bump electrode 15 in a cavity 19 of one flat surface of the plate 18 is heated by a halogen lamp or the like to be softened thereby to allow the plate 18 to adhere to the substrate 11. Further, at the time of adhering, the pattern of the cavity 19 can be observed from the reverse face to the cavity 19 with the plate 18, and the solder bump electrode pattern can be also confirmed through the plate 18. Thus, the electrode 15 can be aligned to the cavity 19 sufficiently by an alignment technique. The rear face of the substrate 11 can be polished in this state in a predetermined thickness, and the wax 17 is then removed.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

®日本国特許庁(JP)

00 特許出願公開

平2-28924 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号 43公開 平成2年(1990)1月31日

21/304 21/321 H 01 L 21/78

者

3 2 1 В 8831-5F

L

6679-5F 6824-5F

H 01 L 21/92

В

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全8頁)

60発明の名称 半導体装置の製造方法およびそれに用いる保護具

> 印特 顧 昭63-178225

22出 願 昭63(1988)7月19日

饱発 明 之 廣 者 冨 홨 明 木 文 雄 ⑫発 者 鉿 浩 個発 明 木

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

冲電気工業株式会社 勿出 願 人 弁理士 菊 池 個代 理

1. 発明の名称

半導体装置の製造方法およびそれに用いる保護

2. 特許請求の範囲

(1) 半導体基板表面のバンプ電極に対応して凹部 を一平面に有する平板を用意し、凹部にパンプ質 極を収容して平板を半導体基板の表面に貼り付け る工程と、

その平板が表面に貼り付けられた状態で半導体 基板裏面を研磨し、基板を所定の厚さにする工程 とを具備してなる半導体装置の製造方法。

(2) 平板はバンプ電極に対応する凹部とともに、 半導体基板のスクライブラインに対応してカッタ からの逃げ用の凹部を有し、

この平板を基板の表面に貼り付けた状態で基板 裏面の研磨を行った後、

平板を貼りつけたまま、基板裏面側からスクラ イブライン部分にてカッタにより基板の分割を行 うようにしたことを特徴とする請求項(1)記載の半 導体装置の製造方法。

(3) 半導体基板表面に対する平板の貼り付けはワ ックスで行い、平板には凹部に連通してガス抜き の穴を有することを特徴とする請求項(1)または(2) 記載の半導体装置の製造方法。

(4) 基板表面に対する平板の貼り付はワックスで 行い、そのワックスとしては、基板側から第1層 として微小硬質粉を含まないワックスを塗布し、 その上に第2層として微小硬質粉を含むワックス を塗布することを特徴とする請求項(2)記載の半導 体装置の製造方法。

(5) 半導体基板の衰面に貼り付け可能な平板であ って、一平面には、半導体基板表面のパンプ電極 およびスクライブラインのうち少なくともパンプ 電極に対応して凹部を有する保護具。

(6) 半導体基板の表面に貼り付け可能な平板であ って、一平面には、半導体基板表面の同一列上の パンプ電極を一括して収容する帯状の凹部を有す ることを特徴とする保護具。

発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は半導体装置の製造方法、詳しくは、 パンプ電極を表面に有する半導体基板の裏面研磨 方法および基板の分割方法に係り、さらにその時 に用いる保護具に関するものである。

(従来の技術)

一般的な半田バンブ電極を有する半導体装置を 第8回に示す。この図において、1は半導体基板 であり、通常4インチ基板は525mmの厚さである。この半導体基板1の表面に絶縁分離のための酸化膜 2が形成され、その上にAV電極バッド3が形成される。 れる。そして、そのAV電極バッド3上にTi、Pt. Cuなどからなるバリア金属4を挟んで、Pb・Snからなる半田バンブ電極5が形成されており、その 高さは20~200mmである。なお、6は表面保護膜である。

このような半田バンプ電極を有する半導体装置において、半導体基板 1 の裏面を機械研磨して該基板 1 を所定の厚さとする場合、研磨時の機械的

きる半導体装置の製造方法を提供することを目的 とし、さらにはその方法で使用して好適する保護 具を提供することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

この発明では、半導体基板表面のバンプ電極に対応して凹部を一平面に有する平板を用意し、凹部にバンプ電極を収容して平板を半導体基板の表面に貼り付け、その状態で半導体基板裏面を研密し、基板を所定の厚さとする。

また、平板にはバンプ電極に対応する凹部とともに、半導体基板のスクライブラインに対応してカッタからの逃げ用の凹部を有するようにし、この平板を上記のように基板の表面に貼り付け、基板裏面側からスクライブライン部分にてカッタにより基板の分割を行うこともできる。

これらの方法において、保護具としての平板と しては透明板を用いることが好ましい。

また、半導体基板表面に対する平板の貼り付けはワックスで行われるが、平板には凹部に連通し

衝撃から基板表面を保護するため、従来では、第9図に示すように、例えばレジストフをコートして微細パターンをカバーするとともに、厚さ20~200mのポリエチレンフィルム8を張り付けることにより機械的ダメージから基板を充分に保護している。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、高さ20~200 mのバンブ電 極5を有する半導体装置では、レジスト7では表 面をカバーできないとともに、ポリエチレンフィ ルム8張り付け後も第9図のように大きな凹凸を 発生させてしまう。このため、裏面研磨時の圧力 により半田バング電極5のつぶれが発生し、該電 極5によるリード端子との接続が不可能となって しまう。

この発明は、以上述べた基板裏面研磨時に発生するパンプ電極のつぶれを防止し、リード端子との良好な接続を可能とし、しかも前記研磨により稼くなった基板を分割(ウェハをチップに分割)する工程があっても、その時基板の割れを防止で

てガス抜きの穴を有すると良い。

また、基板裏面研磨後、基板の分割を行う方法において、貼り付け用のワックスとしては、基板倒から第1層として微小硬質粉を含まないワックスを塗布し、その上に第2層として微小硬質粉を 合むワックスを塗布することが好ましい。

また、保護具である平板の汎用性を考えて、平板には、半導体基板表面の同一列上のバンプ電極を一括して収容するように帯状に凹部を形成すると良い。

(作用)

この発明においては、平板の凹部にバンプは極を収容して半導体基板の表面に平板を貼り付けた 状態で基板裏面の研磨を行うことにより、 該研磨 時、基板の表面側は前記平板で確実に保護される。

また、この研磨により所定の薄さとなった基板を、平板を貼り付けたまま分割(ウェハからチブウに分割)するようにすれば、この分割時の基板のワレが防止される。この時、平板にバンブ電板収容用の凹部とともに、カッタからの途げ用の凹

部を設けておけば、平板は分割されないので、平板は再使用が可能となる。

また、平板に透明板を使用すれば、該平板を基板の表面に貼り付ける際、平板を通して凹部パターン、バンブ電極パターン、スクライブラインパターンを観察することができる。

また、平板はワックスにより基板表面に貼り付けられるが、平板の凹部に達通してガス抜きの穴を平板に設ければ、貼り付け時ワックスから発生するガスは凹部、ガス抜き穴を通して外部に放出されることになる。

また、ワックスとして微小硬質粉を含むワックスを使用すれば、前記基板の分割時、ワックスによるカッタの目詰りがなくなる。その際、まず基板表面に微小硬質粉を含まないワックスを第1層として強布し、その上に第2層として微小硬質粉を含むワックスを墜布すれば、基板表面に対するの外便質粉の悪影響が第1層により防止される。

また、平板にパンプ電極収容用の凹部として帯状の凹部を形成しておけば、パンプ電極の位置.

このようにして半導体基板!しの表面側に透明

数が違っても同一列上であれば、平板を共通使用 できる。

(実施例)

以下この発明の実施例を図面を参照して説明する.

第1回回、(2)はこの発明の第1の実施例を示す工程断面図である。この図において、11は半導体基板であり、表面部には絶縁用の酸化限12が形成され、その上に4位で極バッド13が設けられ、その上にバリア金属14を挟んで半田バンブ電極部以外の表面は表面保護膜16で覆われている。

このような半導体装置の半田バンプ電極側表面には、後述する透明ガラス板接着用のワックス17が墜布されている。このワックス17は加熱により被状化させて基板11上に墜布される。

一方、18は半導体基板11と同一径またはやや大きな直径の保護具としての厚さ300~1000mの透明ガラス板(平板)であり、一平面には、半田バンプ電極15に対応して空禍(凹部)19を

ガラス板1 8 を貼り付けたならば、その状態で半導体蒸板1 1 の裏面の研磨を行い、接落板1 1 を所定の厚さとする。その後は有機浴剤中にディップすることで透明ガラス板1 8 を蒸板1 1 から剝離し、ワックス1 7 を除去する。以上により、半導体蒸板1 1 の厚さが所定の厚さしとなった第 1 図 (1)に示す半導体装置が完成する。

このような方法によれば、半導体基板 1 1 の 裏面研磨時、表面側は空洞 1 9 を有する透明ガラス板 1 8 で確実に保護されるから、バンプ電極 1 5 のつぶれは無くなり、リード端子との良好な接続をとることができる。

ところで、半導体基板 1 1 0 表面側に透明ガラス板 1 8 をワックス 1 7 の加熱軟化により貼り付ける際、ワックス 1 7 からガスが発生し、このガスにより半導体基板 1 1 と透明ガラス板 1 8 の位置合わせずれが生じる。

そこで、第2回のこの発明の第2の実施例では、 空禍19に連通し、該空禍19と反対側の平面に 開口するガス抜きの穴20を透明ガラス板18に 上記のようにして基板の裏面を研磨し、基板を所定の薄さとした後、抜基板を分割(ウェハからチップに分割)することが行われる。この時、基板が極く薄くなっていると、糠基板にワレが生じる。第3回のこの発明の第3の実施例は、基板の裏面研磨時に、基板の表面側の保護として用いた

ただし、この透明ガラス板18においては、前記半田バンブ電極収容用の空洞19の外に、基板11のスクライブライン21に対応してあっるからの溝22は、基板分割のためのダイヤモンドカッタの幅やスクライブライン21の幅から100m
広く幅をとってあり、深さ4:は基板分割時のダイヤモンドカッタとの間に第3図(b)に示すように間隙。ができるように設定する。

このような透明ガラス板18を基板11の表面側に貼り付けた状態で基板11裏面の研磨を行い、基板11を所定の薄さとする。この時、透明ガラス板18により基板11の表面側が機械的ダメージから保護されるが、該透明ガラス板18が補強板としての役目もするので、基板11を200m以下の極端な薄さにしても基板11のワレは生じない。

その後、透明ガラス板 I 8 を基板 1 I の表面 倒に貼り付けたまま、第 3 図 (b) のように、基板 I I の裏面から、スクライブライン 2 I 部分にて、ダ

透明ガラス板を表面側に補強用として貼り付けた まま基板の分割を行うことにより、基板が200 **皿以下と極端に薄くなっていても、基板分割時の** 基板のワレを防止したものである。以下詳述する。 第3図(a)に示す半田バンブ電極完成完了後の半 事体装置は第 1 図 (a) に示すものと同一であり、図 中国一部分に同一符号を付してその説明を省略す る。ただし、21は基板11表面が露出したスク ライブライン(分割領域)である。この半導体装 置上に液状ワックス(例えばスカイリキド、日化 精工社製) 17 aを1~2 mの厚さでコーティン グし、さらにその上にドレッシング(石英粉など の微小硬質粉),入りワックス17bを4~20四 コーティングする。そして、それらワックス17a, 17 bにより、半導体基板11と同一径またはや や大きめの直径を有する透明ガラス板18を半導 体基板11の表面側に張り合わせるが、この透明

イヤモンドカッタ 2 3 により基板 1 1 の分割を行う。この時、ダイヤモンドカッタ 2 3 の位置合わせは、透明ガラス板 1 8 上から該ガラス板 1 8 の溝 2 2 を検出し、その検出位置にダイヤモンドカッタ 2 3 を移動させるようにする。

ガラス板 1 8 に半田パンプ電極 1 5 に対応して空

洞19を有し、この空洞19内に半田パンプ電極

15を収容することは第1の実施例と同一である。

この基板分割時、透明ガラス板18の存在により基板11かワレることを防止できる。また、透明ガラス板18は溝22によりグイヤモンドカッタ23から速げることができ、分割されないから、再使用が可能となる。

また、この基板分割時、、ワックスもがのかった。 クタス で カッティング され、 一般的 イヤセワックス を ダイヤモン が、 ここで は 明 は 日 は 日 は 日 な の 後 春 に 日 い か と が 、 日 は 日 は り で か に より を 後 日 は り で の は に より を 後 日 に と で い の に ま ズ を 発生 さ ワックス に か に より 基 板 11 の 表 研 に 上 の 表 の に ま ズ を 発生 さ ワックス に ここで は 、 最 初 に 一般的 な フィ

特開平2-28924(5)

1 7 a を薄く壁布し基板 1 1 表面を保護し、その後 その上にドレッシング入りワックス 1 7 b の飲化 に は、ドレッシング入りワックス 1 7 b の方が低くなるように選択する方が透明ガラス 板 1 8 と基板 1 1 の接着が良好になるとともに、基板 1 1 を できることに 2 うまでもない。

しかる後、浴剤中にディップまたは透明ガラス版 1 8 を再加熱することにより第 3 図 CC に示すように透明ガラス板 1 8 を分離し、ワックス 1 7 a. 1 7 b を除去し、複数のチップを得る。

第4図ないし第6図は透明ガラス板18に対するバンプ電極収容用空網19およびカッタからの逃げのための溝22の形成のし方を示す下面図で、この発明の第4ないし第6の実施例を示す。

第 4 図の例は、カッタからの逃げのための溝22はスクライブラインに対応して格子状に形成し、バンプ電極収容用の空洞 1 9 は個々のバンブ電極に対応して円形に形成した例である。さらに各空

および凹部 2 4 そのものの幅を広げることにより、バンプ電極 1 5 の周囲に広い空間部を得られるので、バンプ電極 1 5 を収容する際の位置合わせが容易となる。

なお、以上の説明では半導体基板の裏面に貼着される平板として透明ガラス板を使用したが、石英板、半導体ウェハなどでもよい。 平面性を有し、凹部(空洞、溝)、ガス抜きの穴の加工が可能ならば、各種の板体を用いることができる。 ただし、ガラス板は安価で透明であるから、上記平板として適している。

(発明の効果)

以上詳述したように、この発明によれば、凹部を有する平板で表面例が確実に保護された状態で基板裏面の研密が行われるので、バンブ電極のつなれを防止し、リード端子との良好な接続を可能とする。また、上記研磨により薄くなった基板を可能とする。を貼り付けたまま分割することにより、この時間の基板のワレも平板の補強により防止できる。

洞19と浦22に連通してガス抜き用の穴20が 形成されている。

第5図の例は、格子状の溝22に沿って帯状にバンプ電極収容用の空間19も形成したものである。この帯状の空間19によれば、バンプ電極の位置や数が違っても同一列上で異なるのであれば、この透明ガラス仮を共通使用できる。

らに、平板は、基板裏面研磨前の基板の厚い状態 で貼り付けられるのであるから、薄くなった後に 補強板を貼り付ける場合と違って、補強板(平板) 貼り付けによる基板のワレも防止できる。さらに、 裏面研磨後基板の分割を行う場合において、平板 にはカッタからの逃げ用の凹部を設けておくこと により平板は分割されないので、平板の再使用が 可能となる。さらに、平板として透明板を使用す ることにより、該平板を通して凹部パターン、ス クライプラインパターン、バンブ電極パターンを 観察することができるので、貼り付ける際の位置 合わせが容易・正確となる。また、貼り付けはワ ックスにより行われ、貼り付けの際(加熱軟化時) ワックスからガスが発生するが、平板の凹部に連 通してガス抜きの穴を平板に設けてガスを外部に 逸がすようにすることにより、ワックスからのガ スによる基板と平板の位置合わせずれを防止でき る。また、ワックスとして微小硬質粉を含むワッ クスを使用することにより、基板の分割時、ワッ クスによるカッタの目詰りを防止できる。さらに、

特開平2-28924(6)

後 小 便 質 粉 を 含 む り ッ ク ス を 使 用 す る に し て も 、 ま ず 基 板 表 面 に 微 小 便 質 粉 を 含 ま な い り ッ ク ス を 第 1 層 と し て 強 小 便 質 粉 を 含 む り ッ ク ス を 墜 布 す る こ と に よ り 、 基 板 表 面 に 対 す る 微 小 硬 質 粉 の 態 影 容 を 防 止 で き る。ま た 、 平 板 の バン ブ 電 極 収 容 用 凹 部 形 状 と し て で 番 状 の 凹 部 を 形 成 し て お け ば 、 バ ン ブ 電 極 の 位 置 . 数 が 違っ て も 同 一列 上 で あ れ ば 、 平 板 を 共 通 使 用 できる。

4. 図面の簡単な説明

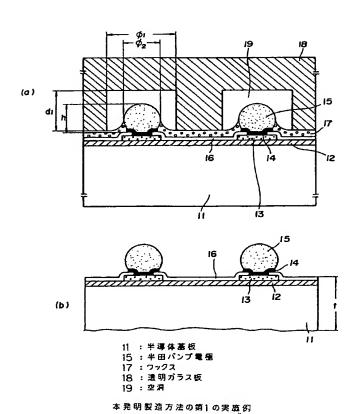
第1 図はこの発明の半導体装置の製造方法の第1 の実施例を示す工程断面図、第2 図はここの発明の半導体装置の製造方法の第3 図はこの発明の半導体装置の製造方法の第3 の実施例を示す工程断面図、第4 図ないの発明の保護具(透明ガラス板)の各種の例を示す下面図、第7 図は基板分割時のバンプ電極に対する基板シリコンの付着・付着防止を示す断面図、第8 図は一般的な半田バンプ電極を有する半導体装置の断面図、第9 図は従来の表面

保護法を示す断面図である。

1 1 … 半導体基板、 1 5 … 半田バンブ電極、 17 … ワックス、 1 7 a … 液状ワックス、 1 7 b … ドレッシング入りワックス、 1 8 … 透明ガラス板、 1 9 … 空洞、 2 0 … ガス 抜き穴、 2 1 … スクライブライン、 2 2 … 溝、 2 3 … ダイヤモンドカッタ、 2 4 … 凹部。

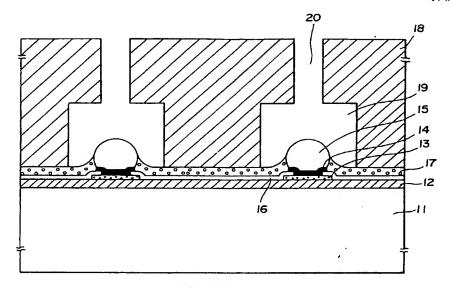
特許出願人 冲電気工業株式会社代理人 弁理士 菊 池 弘





第1図

特開平2-28924(7)



11 : 半導体基板

15 : 半田バンプ電極

17 : ワックス

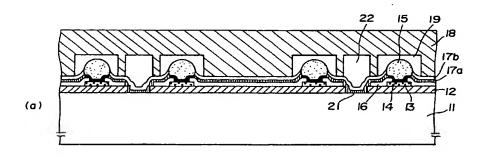
18 : 透明ガラス校

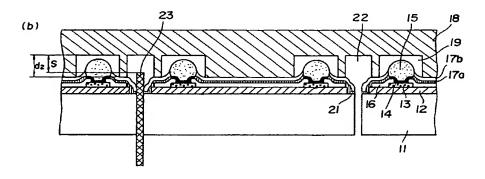
19 : 空洞

20: ガス抜き穴

本発明製造方法の第2の実施例

第2 図

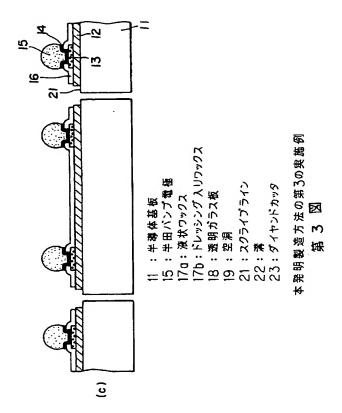


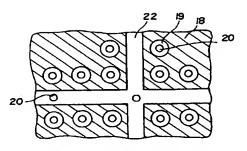


本発明製造方法の第3の実施例

第3図

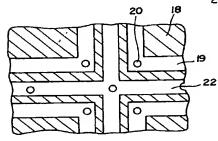
特開平2-28924(8)



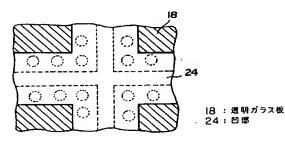


本発明に係る透明ガラス板(その 1) 第 4 図

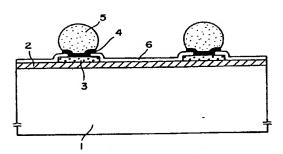
18 : 透明ガラス板 19 : 空滑 20 : ガス抜き穴 22 : 溝



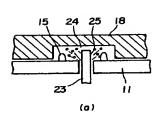
本発明に係る透明ガラス板(その2): 第 5 図

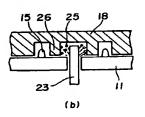


本発明に係る透明ガラス板(その3) 第 6 図

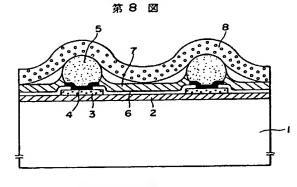


パンプ電極を有する半導体装置





基板シリコンの粉の付着・付着防止 第7図



従来の表面保護法 第9 図